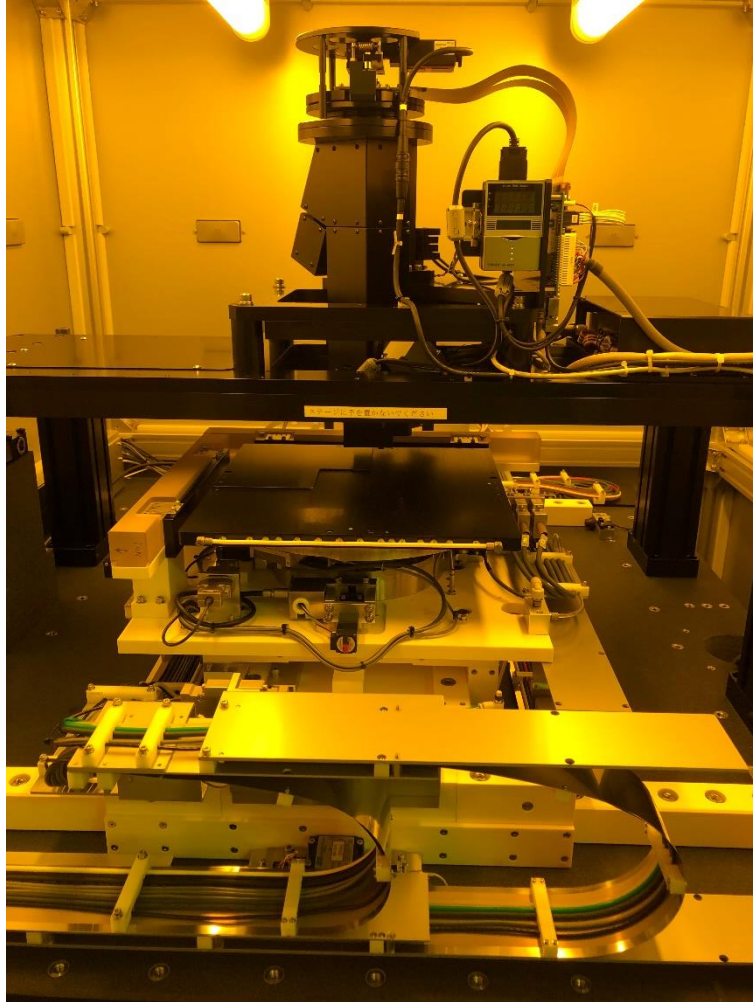


LED 描画装置

株式会社ピーエムティ PLS1010



最高輝度の LED と DMD（デジタルミラーデバイス）によりパターン生成する
最小描画線幅 0.54 μm の光描画装置。

LED 波長：365nm

WD： MAX 7mm（試料台を使う場合は試料台を引いた厚み）

試料サイズ：～30cm（ガイドを外した場合です）通常は 5 インチくらいまで

焦点深度： 1.2 μm 程度

描画スピード： 2.5mm～0.1mm/sec

設置場所：産業科学研究所 第 2 研究棟 3F-S313

装置担当：先端機器室 佐久間